

Facteurs de procédé type	Gaz i								
	CF <sub>4</sub>	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	CHF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	NF <sub>3</sub> isolé	NF <sub>3</sub>	SF <sub>6</sub>
Etch 1-U <sub>i</sub>	0,6	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	0,3
Etch PCF <sub>4</sub>	S. O.	S. O.	0,07	S. O.	S. O.	0,009	S. O.	S. O.	S. O.
Etch PCHF <sub>3</sub>	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,02	S. O.	S. O.	S. O.
Etch PC <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	S. O.	S. O.	0,05	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
CVD 1-U <sub>i</sub>	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,03	0,3	0,9